

特開平9-133802

(43) 公開日 平成9年(1997)5月20日

(51) Int.Cl. * 識別記号 廣内整理番号 F I 技術表示箇所
 G 0 2 B 1/11 G 0 2 B 1/10 A
 C 0 7 F 9/6593 9450-4H C 0 7 F 9/6593
 C 0 9 D 5/00 P P Q C 0 9 D 5/00 P P Q
 7/12 P S L 7/12 P S L

審査請求 未請求 請求項の数 2 O.L. (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平7-289928

(22) 出願日 平成7年(1995)11月8日

(71)出願人 000002185
ソニー株式会社
東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 近藤 洋文
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
- 指定会社中

(72) 発明者 花岡 英章
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

(72) 発明者 植田 充紀
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
一株式会社内

(74) 代理人 弁理士 小池 晃 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 反射防止フィルター

(57) **【要約】**

【課題】 耐汚染性、滑り性、耐摩耗性等の問題点を解決する反射防止フィルターを提供する。

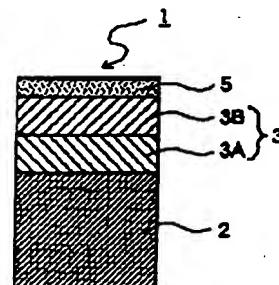
【解決手段】 反射防止フィルター1は、透明基材2と、この透明基材2の上に設けられた単層或いは複層の反射防止膜3と、これら反射防止膜3の表面に化1を含む表面処理剤5を被覆させた表面処理層とを備える。

[化 1]



既報⁶ R及びQは長鎖炭化水素基或いは
フルオロポリエーテルを示し、
Rは6以下の正の整である。

したがって、以上のように構成された反射防止フィルター-1は、反射防止膜3の表面に化1に示した長鎖炭化水素基或いはフルオロポリエーテルを持つ fosfazene 化合物を含む表面処理剤5が被膜されることによって、 fosfazene 化合物の持つ潤滑性が反射防止フィルター-1の表面に付与される。



本発明に係る2層の反射防止膜からなる反射防止フィルターの部分裏部縦断面図

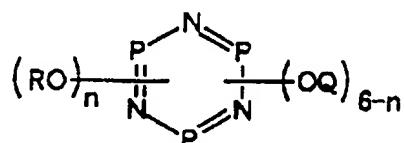
【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基材と、

上記透明基材の上に設けられた単層或いは複層の反射防止膜と、

上記反射防止膜の表面に化1で示されるフォスファゼン化合物を含む表面処理剤を被膜させた表面処理層と、を備える反射防止フィルター。

【化1】



置換基R及びQは長鎖炭化水素基或いはフルオロポリエーテルを示し、nは6以下の正の数である。

【請求項2】 上記反射防止膜は、少なくともその表面近傍部分が二酸化珪素を含む物質で構成されることを特徴とした請求項1記載の反射防止フィルター。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、優れた耐汚染性、耐擦傷性、耐加工性、滑り性、耐摩耗性等を有する反射防止フィルターに関する。

【0002】

【従来の技術】 従来、CRT用の前面板、液晶ディスプレイ等には、防眩用途として反射防止フィルターが提供されてきた。この反射防止フィルターには、ガラス板もしくはプラスチック板上に反射防止膜として無機多層薄膜を設けディスプレイ前面に設置するタイプ、プラスチックフィルムに反射防止膜として無機多層薄膜を設け、このフィルムをガラス板或いはプラスチック板に貼り合わせ、それをディスプレイ前面に設置するタイプ、反射防止膜として無機多層薄膜を設けたプラスチックフィルムを直接ディスプレイ表面に貼り合わせるタイプがある。

【0003】 従来の反射防止フィルターには、透明基材上に2層の反射防止膜を有するもの(特開昭58-46301号公報及び特開昭59-50401号公報に記載)と、透明基材上に3層の反射防止膜を有するもの(特開昭59-49501号公報及び特開昭59-50401号公報に記載)と透明基板上に4層の反射防止膜を有するもの(特開昭61-168899号公報に記載)がある。

【0004】 透明基材としては、ガラス、プラスチック等の成形物やシート、フィルム等が用いられてきた。とくにプラスチック基材は、あらかじめ付着性、硬度、耐薬品性、耐久性、染色性などの物性を向上、付与させる目的で被覆材を施されることもある。ただしこれらの被覆材は、透明基材の透明性を損なわないものである。

【0005】 また、反射防止膜には、無機酸化物が透明基材上に蒸着されたもの、或いは液状組成物として有機材料に無機系微粒子を混入したものや、無機系材料に無機系微粒子を混入したものが透明基材上に塗布されたものがある。

【0006】 無機酸化物、例えばSiO₂等は、透明基材上に真空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法などに代表される物理的蒸着 (physical vapour deposition, PVD) 法により被膜形成される。

【0007】 液状組成物は、透明基材上にカーテン法、浸漬法、スピン法等に代表される通常のコートィング作業で用いられる方法により被膜形成される。液状組成物には、有機材料中に約30%の無機系微粒子を分散させたもの、或いは無機系材料で溶剤に分散または溶解しうるか、それ自体液状であるもの、または、かかる有機材料と無機系材料の混合物が用いられている。

【0008】 無機系微粒子は、有機材料中に分散された

20 場合、有機材料が硬化、或いは乾燥して反射防止膜となつた際に堅い表面硬度を与える。さらに、無機系微粒子は、溶剤に分散または溶解しうるか、それ自体液状である無機系材料中にも分散される。この場合も、無機系微粒子は、無機系材料が硬化、或いは乾燥して反射防止膜となつた際に堅い表面硬度を与える。

【0009】 上述の反射防止フィルターにおいて、反射防止膜は、無機酸化物或いは無機系微粒子のために、その表面の硬度は高いが、耐汚染性、耐摩耗性、滑り性、撥水性等の表面物性が満足できるものでなかった。

30 【0010】 したがって、反射防止膜の表面は、各種表面処理剤を被膜形成させ表面物性を向上させていた。この表面処理剤は、表面に蒸着され反射防止フィルター表面に滑り性、撥水性を与える目的で、例えば、ポリテトラフルオロエチレン等のフッ素系が用いられてきた(特開平3-266801号公報)。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上述の表面が反射防止膜からなる反射防止フィルターは、汚れが付き易く、また、表面の滑り性が悪いために傷が付き

40 やすくなるといった問題点があった。

【0012】 また、上述の表面処理剤で反射防止膜を被覆した反射防止フィルターは、水に対する撥水性は向上するが、摩擦或いは摩耗に対して満足する結果は得られていなかった。

【0013】 そこで、本発明は、耐汚染性、滑り性、耐摩耗性等の係る問題点を解決する反射防止フィルターを提供することを目的とする。

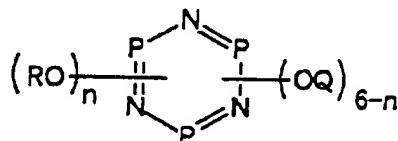
【0014】

【課題を解決するための手段】 この目的を達成した本発明に係る反射防止フィルターは、透明基材と、上記透明

基材の上に設けられた単層或いは複層の反射防止膜と、上記反射防止膜の最外層の表面に化2で示される表面処理剤を被膜させた表面処理層とを備える。

【0015】

【化2】



置換基R及びQは長鎖炭化水素基或いはフルオロポリエーテルを示し、nは6以下の正の数である。

【0016】したがって、以上のように構成された反射防止フィルターは、反射防止膜の表面に化2に示した長鎖炭化水素基或いはフルオロポリエーテルを持つfosfazan化合物を含む表面処理剤が被膜されることによって、fosfazan化合物の持つ潤滑性が反射防止フィルターの表面に付与される。

【0017】

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る反射防止フィルターの実施の形態を図を用いて詳細に説明する。例えば、放送受信用テレビに代表される画像表示装置は、コンピュータ応用情報システムの展開で近年急速に多様化が進行している。ここで画像とは、文字、数字、図形等の静止及び運動画像であって人間が視覚的に感知しうるものと指す。

【0018】画像表示装置は、外光制御（外光の光路中において眼にはいる光量を制御する）または発光制御（発光体の入力エネルギーを制御する）方式により情報を視覚化し、直視または投影によって画像とするものである。これらの例としては、陰極線管（CRT）、レーザーディスプレイ、ホトクロミックディスプレイ、エレクトロミックディスプレイ、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、発光ダイオードディスプレイ、ライトバルブなどがある。さらに、本発明に係る反射防止フィルターは、前述の各種表示装置に限られるものではなく、機器等の前面に反射防止フィルターを有する前面板を配したものも含まれる。

【0019】図1に示すように、反射防止フィルター1は、透明基材2の上に2層からなる反射防止膜3が形成されるとともに、反射防止膜3の上に表面処理剤5が被膜形成されて構成される。また、図2に示すように、反射防止フィルター1は、透明基材2の上に3層からなる反射防止膜4が形成されるとともに、反射防止膜4の上に表面処理剤5が被膜形成されて構成される。

【0020】反射防止フィルター1は、表面に耐汚染性、滑り性、耐摩耗性、手垢の付きにくさといった表面物性を付与するために、化2に示された長鎖炭化水素基或いはフルオロポリエーテルを持つfosfazan化合

物を含む表面処理剤5を塗布する。fosfazan化合物は、化2に示すように、置換基R及びQまたはQに長鎖炭化水素基或いはフルオロポリエーテルが結合している。なお、化2に示す置換基R及びQは、同一であっても異なっても良い。また、化2に示すのnは、6以下の正の整数または0であっても良い。

【0021】フルオロポリエーテルは、表面処理剤5の性能である濡れ性を向上させるため存在している方が良いが、とくに存在しなくても良い。したがって、フルオ

10 ロポリエーテル/炭化水素の比は、0以上なら良いが溶媒への溶解度を考慮すると5以下であることが好ましい。また、フルオロポリエーテルには、以下に示すような官能基が用いられるが、これらに限ったものではない。

【0022】単官能基のフルオロポリエーテルとしては、F (CF₂CF₂CF₂O) _j、CF₃(OCF(CF₃)CF₂) _j、(OCF₂) _j、F(C(CF₃)FCF₂O) _j等があり、多官能基のフルオロポリエーテルとしては、(OC₂F₄) _j、(OCF₂) _j等がある。

20 【0023】ここで、上記化学式のj、m、n、k、p、qは、1以上の整数を示す。

【0024】さらに、長鎖炭化水素基は、非極性溶媒である揮発性溶媒に対する溶解度を考慮すると、炭素数は10以上であることが好ましい。しかしながら、fosfazan化合物は、化2に示す置換基R及びQのうち、少なくとも一方が炭素数10以上の長鎖炭化水素基であれば良く、他方がメチル基であっても表面処理剤5としての性能に影響はない。

【0025】塗布方法は、通常のコーティング作業で用いられる方法が可能であるが、反射防止効果の均一性、さらには反射干渉色のコントロールという観点からスピン塗布、浸漬塗布、カーテンフロー塗布等が用いられる。また、塗布方法としては、作業性の点から紙、布などに表面処理剤5を含浸させて塗布流延させる方法も用いられる。

【0026】上述の塗布方法において、塗布される表面は、洗浄されていることが好ましい。洗浄方法には、界面活性剤による汚れの除去、有機溶剤による脱脂、フレオンによる蒸気洗浄等が用いられる。また、塗布される表面は、表面処理剤5の密着性、耐久性の向上のために前処理を施すことが有効である。例えば、前処理は、活性ガス、酸またはアルカリ等による薬品処理が挙げられる。

【0027】また、表面処理剤5は、化2に示された長鎖炭化水素基或いはフルオロポリエーテルを持つfosfazan化合物が揮発性溶媒に希釈されて調整される。揮発性溶媒は、とくに限定されないが、使用にあたっては組成物の安定性、塗布面に対する濡れ性、揮発性等を考慮して決められるべきものである。揮発性溶媒は、化2の置換基R及びQで示した側鎖がフルオロポリエーテ

ルのみでなる場合、フロン或いはパーカルオロアルカン系に限られる。しかし、揮発性溶媒は、置換基R及びQが長鎖炭化水素基を含有する場合、化2に示されたフォスファゼン化合物がエーテル、アルコール、アセトン等の通常の有機溶剤に溶解するため、数種類の有機溶剤の混合物として用いることができる。

【0028】さらに、化2に示された長鎖炭化水素基或いはフルオロポリエーテルを持つフォスファゼン化合物からなる表面処理剤5の膜厚は、とくに限定されることはないが、反射防止性と水に対する静止接触角とのバランス及び表面硬度との関係から0.5nmから10nmが好ましい。

【0029】上述のように形成された表面処理剤5は、透明基材2上に設けられた反射防止膜上に塗布される。

【0030】透明基材2は、反射防止効果が透明基材2の一方主面で十分である場合、透明基材の他方主面が不透明なもので覆われていても本発明で言うところの透明基材2として使用できる。また、透明基材2は、有機高分子からなる基材であればいかなるものでも良いが透明性、屈折率、分散などの光学特性、耐衝撃性、耐熱性、耐久性などの物性の観点から、ポリメチルメタクリレート及びその共重合体、ポリカーボネート、ジエチレングリコールビスアクリルカーボネート(CR-39)、(臭素化)ビスフェノールAのジ(メタ)アクリレート重合体及びその共重合体、(臭素化)ビスフェノールAのモノ(メタ)アクリレートのウレタン変性モノマーの重合体及びその共重合体、ポリエステルとくにポリエチ*

第1層3A $m\lambda/4 \times 0.7 < n_1 d_1 < m\lambda/4 \times 1.3$

第2層3B $n\lambda/4 \times 0.7 < n_2 d_2 < n\lambda/4 \times 1.3$

(ここで n_1, n_2 はそれぞれ第1層3A、第2層3Bの屈折率、 d_1, d_2 はそれぞれ第1層3A、第2層3Bの膜厚(nm単位)、 m は正の整数、 n は正の奇数、 λ は可視周辺領域内で任意の基準波長(nm単位)である。)また、3層からなる反射防止膜4の場合、透明基材2側の第1層4Aの屈折率は、図2に示したように、透明基材2の屈折率よりの高くかつ第1層4Aの上に設※

第1層4A $1\lambda/4 \times 0.7 < n_1 d_1 < 1\lambda/4 \times 1.3$

第2層4B $m\lambda/4 \times 0.7 < n_2 d_2 < m\lambda/4 \times 1.3$

第3層4C $n\lambda/4 \times 0.7 < n_3 d_3 < n\lambda/4 \times 1.3$

(ここで n_1, n_2, n_3 はそれぞれ第1層4A、第2層4B、第3層4Cの屈折率、 d_1, d_2, d_3 はそれぞれ第1層4A、第2層4B、第3層4Cの膜厚(nm単位)、 1 は正の整数、 m は正の整数、 n は正の奇数、 λ は可視周辺領域内で任意の基準波長(nm単位)である。)また、無機酸化物からなる反射防止膜3は、上述の無機系材料を真空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法に代表される物理的蒸着法(Physical Vapour Deposition、PVD)法で被膜化することにより得られる。

【0036】また、反射防止膜3には、液状組成物とし

*レンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート及び不飽和ポリエステル、アクリロニトリルスチレン共重合体、塩化ビニル、ポリウレタン、エポキシ樹脂、アラミド系樹脂が好ましい。

【0031】反射防止層3は、主に無機酸化物として SiO_2 が用いられるが、他に $Al_2O_3, ZrO_2, TiO_2, SiO, HfO_2, ZnO, In_2O_3/SnO_2, TiO, Ti_2O_3, Y_2O_3, Sb_2O_3, MgO, CeO_2$ などの無機酸化物が適用される。これらの無機酸化物によって形成される反射防止膜3は、表面が SiO_2 であることが好ましい。 SiO_2 によって形成された反射防止膜3は、表面の硬度が十分であり、本発明の目的である耐摩耗性の向上さらには摩耗に対する耐久性の向上が図られる。

【0032】また、反射防止膜3の光学的膜厚は、反射防止効果以外に要求される性能によって決定されるべきものであるが、とくに反射防止効果を最大限にするために以下の条件がある。ここで光学的膜厚とは、被膜形成材料の屈折率と膜厚の積で定義されるものである。

【0033】2層からなる反射防止膜3の場合、透明基材2側の第1層3Aの屈折率は、図1に示したように、透明基材2と第1層3Aの上に設けられた第2層3Bとのいずれよりも高い屈折率を有するものである。そして、第1層3A及び第2層3Bの光学的膜厚は、次の条件を満たしている。

【0034】

30※けられた第2層4Bの屈折率よりも低く設定されている。さらに、第2層4Bの上に設けられた第3層4Cの屈折率は、第1層4A及び第2層4Aよりも低い屈折率を有するものである。そして、第1層4A、第2層4B及び第3層4Cの光学的膜厚は、次の条件を満たしている。

【0035】

40 て透明基材2上に塗布することにより被膜形成するものもある。この場合、液状組成物は、塗布作業する際の適用温度で10ポアズ以下、好ましくは1ポアズ以下の粘度をもつものが用いられる。塗布方法としては、通常のコーティング作業で用いられる方法が可能であるが、膜厚をコントロールする観点から、カーテンフロー塗装、浸漬塗装、スピンドル塗装等が好ましい。

【0037】この液状組成物は、被膜として屈折率の条件を満たしそれ自身またはそれが溶媒に分散または溶解するものであれば良いが、とくに有機材料ないしは有機材料中に透明性を損なわない程度無機系微粒子を分散さ

せたもの、被膜形成性を持つ無機系材料で溶媒に分散または溶解するか、それ自身液状であるもの、上記の有機材料と上記の無機系材料の混合物のいずれかが用いられる。

【0038】有機材料には、比較的屈折率の高い物質としてポリカーボネート等の各種重合体組成物、メラミン樹脂等の各種硬化性樹脂形成組成物、芳香族イソシアネート等のウレタン形成組成物等がある。また、有機材料には、比較的屈折率の低い物質として芳香環を含まないアクリル系を含むビニル系共重合体、フッ素置換された各種ポリマー、芳香環を含まないポリエステル系重合体、繊維系誘導体、シリコーン系ポリマー、炭化水素系ポリマー等がある。

【0039】無機系微粒子を分散させた有機材料は、無機系微粒子が高屈折率を有するために、高屈折率をもつ反射防止膜3を形成する際にも上述の比較的屈折率の低い物質が用いられる。なお、無機系微粒子を分散または溶解させた有機材料には、有機置換されたケイ素化合物も含まれる。

【0040】被膜形成性を持ち溶媒に分散または溶解するか、それ自身液状である無機系材料には、比較的屈折率の高い物質として、各種元素のアルコキシド、有機酸の塩、配位性化合物と結合した配位化合物がある。これらの例としては、チタンテトラエトキシド等の金属アルコート化合物、ジブトキシチタニウムビスアセチルアセトネート等のキレート化合物、炭酸ジルコニルアソニウム等の活性無機ポリマーが用いられる。また、被膜形成性を持ち溶媒に分散または溶解するか、それ自身液状である無機系材料には、比較的屈折率の低い物質として、芳香環を含まない有機置換されたケイ素化合物、各種アルキルシリケート類、コロイド状に分散されたシリカゾル等の微粒子状シリカが用いられる。

【0041】2層からなる反射防止膜3の場合、層構成は、透明基材2の上に第1層3Aの液状組成物が塗布され、第1層3Aの上に第2層3Bの液状組成物が塗布される。この際、第1層3Aの液状組成物の屈折率は、透明基材2の屈折率と第2層3Bの液状組成物の屈折率のいずれよりも0.03以上、好ましくは0.05以上高いものとする。

【0042】また、3層からなる反射防止膜4の場合、層構成は、透明基材2の上に第1層4Aの液状組成物が塗布され、第1層4Aの上に第2層4Bの液状組成物が塗布され、第2層4Bの上に第3層4Cの液状組成物が塗布される。この際、第1層4Aの液状組成物の屈折率は、透明基材2の屈折率と第3層4Cの液状組成物の屈折率のいずれよりも0.03以上、好ましくは0.05以上高いものとする。一方、第2層4Bの液状組成物の屈折率は、第1層4Aの液状組成物の屈折率よりも0.03以上、好ましくは0.05以上とする。

【0043】なお、反射防止膜3及び反射防止層4の各

層の塗布の際、各層は、それぞれ接する層に対して化学処理、物理処理をすることによって、付着性を向上させることができる。

【0044】液状組成物は、上述の塗布方法により透明基材2上に第1層3Aが塗布される。第2層3Bは、第1層3Aが塗布され、硬化及び/または乾燥後に、塗布しても良いが、予備的に硬化及び/または乾燥させてから塗布しても良い。予備的に硬化及び/または乾燥させた場合、反射防止膜3は、すべての層が塗布された後に同時に硬化及び/または乾燥される。

【0045】以上のように構成された反射防止フィルター1は、表面処理剤5の下層が上述のような反射防止膜3であったが、保る構成に限定されるものではない。

【0046】すなわち、表面処理剤5は、下層がハードコート等の被膜材料に被膜されたものでも良い。むしろ、表面処理剤5は、下層の被膜材料等によって付着性、硬度、耐薬品性、耐久性、染色性等の諸物性を向上させることが可能である。

【0047】また、表面処理剤5は、特公昭150-28092号公報、特公昭50-28446号公報、特公昭50-39449号公報、特公昭51-24368号公報、特開昭52-112698号公報、特公昭57-2735号公報に記載のプラスチック表面硬度化被膜上に塗布することによって、硬度を向上させることができる。さらに、表面処理剤5は、(メタ)アクリル酸とベンタエリスリトール等から合成されるアクリル系架橋物の表面に塗布することができる。

【0048】

【実施例】以下に本発明の具体的な実施例と該実施例の性能を実証するための実験を示す。しかし、本発明は、以下の実施例に限定されるものではない。

【0049】実施例1

本実施例において用いた、 fosfazene 化合物は、化 2 に示された化合物における置換基 R の構造を炭素数 1 8 のアルキル基とし、置換基 Q を CH_2CF_2 (CF_2O)_n ($\text{C}_2\text{F}_4\text{O}$)_m CF_2CH_2 として (n 及び m は 1 以上の整数) なるものである。

【0050】表面処理剤5は、該 fosfazene 化合物 0.4 重量部にヘキサン 380 重量部、アルコール 20 重量部を添加混合し、均一な溶液とした後、さらにメンブランフィルターでろ過を行い調製した。

【0051】透明基材2は、厚さ 100 μm のハードコート付きポリエチレンテレフタート (PET) フィルムを用いた。

【0052】反射防止膜3は、真空蒸着法により PET フィルムの片面に厚さ 120 nm の ITO を第1層3A としてプレ蒸着し、その上に第2層3B として SiO_2 を厚さ 70 nm 蒸着して形成した。

【0053】反射防止フィルター1は、反射防止膜3に表面処理剤5を 5 cm/m² の引き上げ速度でディップ

コーティングして得られた。

【0054】実施例2～実施例10

本実施例において、 fosfazene 化合物は、化2に示された長鎖炭化水素基或いはフルオロポリエーテルを持*

* つ fosfazene 化合物として、置換基 R 及び Q を表1に示した構造としてなるものである。

【0055】

【表1】

表面 処理剤	R	Q
実施例2	C ₁₈ H ₃₇	F(CF ₂ CF ₂ CF ₂ O)CF ₂ CF ₂ CH ₂
実施例3	C ₁₈ H ₃₇	CF ₃ F(CFCF ₂ O)CF ₂ CF ₂ CH ₂
実施例4	C ₁₈ H ₃₇	C ₁₈ H ₃₇ C ₆ H ₅
実施例5	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₈ H ₃₃
実施例6	C ₁₈ H ₃₃	C ₁₈ H ₃₇ C ₆ H ₁₁
実施例7	C ₁₀ H ₂₁	F(CF ₂ CF ₂ CF ₂ O)CF ₂ CF ₂ CH ₂
実施例8	C ₁₈ H ₃₇	CH ₃
実施例9	C ₁₈ H ₃₃	CH ₂ CF ₂ (CF ₂ O) _n (C ₂ F ₄ O) _m CF ₂ CH ₂
実施例10	C ₁₀ H ₂₁	CH ₂ CF ₂ (CF ₂ O) _n (C ₂ F ₄ O) _m CF ₂ CH ₂

【0056】 そして、表面処理剤5は、これら実施例2～実施例10の fosfazene 化合物を用いて、実施例1と同様にして調製した。また、反射防止フィルター1は、実施例1と同様にして得られた。

【0057】比較例1～比較例3

20※比較のため、 fosfazene 化合物は、化2に示す置換基 R 及び Q が表2に示した構造を持つものとして実施例1と同様にして得られた。

【0058】

【表2】

表面 処理剤	R	Q
比較例1	CH ₃	CH ₃
比較例2	C ₈ H ₁₇	CH ₃
比較例3	C ₂ H ₅	F(CF ₂ CF ₂ CF ₂ O)CF ₂ CF ₂ CH ₂

【0059】比較例4～比較例8

本比較例において、反射防止フィルター1は、表面処理剤5を被覆させないもの（比較例4）及び表面処理剤5としてフッ素系樹脂を被覆させたもの（比較例5～比較例8）として実施例1と同様にして得られた。具体的には、ポリテトラフルオロエチレンを表面処理剤5として比較例5、ポリビニリデンフルオライドを表面処理剤5として比較例6、テトラフルオロエチレン-エチレン共重合体を表面処理剤5として比較例7、及びクロロトリフルオロエチレン-エチレン共重合体を表面処理剤5として比較例8を得た。

【0060】性能評価試験

上述のようにして得られた実施例1～実施例10及び比較例1～比較例8までの反射防止フィルター1について性能試験を下記の方法で行った。

【0061】1 耐汚染性試験

耐汚染性試験は、水道水5mlをフィルター面にしたたらせ、室温雰囲気下で48時間放置し、その後、水垢を布で拭いたときの水垢の残存状態を観察することにより

判断した。

【0062】 結果は、水垢が除去できた時を良好とし、除去できなかった時を不良とした。

【0063】2 滑り性試験

滑り性試験は、鉛筆でフィルター表面を引っかいたときの引っかかり具合により判断した。結果は、全く引っかからないときを○、強く引っかくと引っかかる時を△、弱く引っかいても引っかかるときを×とした。

40 【0064】3 耐摩耗試験

耐摩耗試験は、フィルター表面をスチールウール#000によって200g荷重下で30回擦った後に表面の状態を観察することにより判断した。結果は、全く傷がつかないときを○、細かい傷がつくときを△、著しく傷がつくときを×とした。

【0065】4 手垢の付きにくさ試験

手垢の付きにくさ試験は、フィルター表面に指先を接触させ、その後、表面の状態を観察することで判断した。結果は、手垢が付いても目立たないときを○、手垢が付いても簡単に除去できるときを△、手垢が付いた後が目

立つときを×とした。

【0066】試験結果

表3は、1~4に示した試験について、実施例1から実*

*実例10までの試験結果を示している。

【0067】

【表3】

表面 処理剤	R	Q	耐汚 染性	表面 すべり 性	耐磨 耗性 試験	手垢の 付き にくさ
実施例1	C ₁₈ H ₃₇	CH ₂ CF ₂ (CF ₂ O) _n (C ₂ F ₄ O) _m CF ₂ CH ₂	良好	○	○	○
実施例2	C ₁₈ H ₃₇	F(CF ₂ CF ₂ CF ₂ O)CF ₂ CF ₂ CH ₂	良好	○	○	○
実施例3	C ₁₈ H ₃₇	CF ₃ F(CFCF ₂ O)CF ₂ CF ₂ CH ₂	良好	○	○	○
実施例4	C ₁₈ H ₃₇	C ₁₈ H ₃₇ C ₆ H ₅	良好	○	○	○
実施例5	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₈ H ₃₃	良好	○	○	○
実施例6	C ₁₈ H ₃₃	C ₁₈ H ₃₇ C ₆ H ₁₁	良好	○	○	○
実施例7	C ₁₀ H ₂₁	F(CF ₂ CF ₂ CF ₂ O)CF ₂ CF ₂ CH ₂	良好	○	○	○
実施例8	C ₁₈ H ₃₇	CH ₃	良好	○	○	○
実施例9	C ₁₈ H ₃₃	CH ₂ CF ₂ (CF ₂ O) _n (C ₂ F ₄ O) _m CF ₂ CH ₂	良好	○	△	○
実施例10	C ₁₀ H ₂₁	CH ₂ CF ₂ (CF ₂ O) _n (C ₂ F ₄ O) _m CF ₂ CH ₂	良好	○	△	○

【0068】表4は、1~4に示した試験について、比 20※【0069】

比較例1から比較例3までの試験結果を示している。※【表4】

表面 処理剤	R	Q	耐汚 染性	表面 すべり 性	耐磨 耗性 試験	手垢の 付き にくさ
比較例1	CH ₃	CH ₃	悪い	×	△	×
比較例2	C ₈ H ₁₇	CH ₃	良好	△	△	△
比較例3	C ₂ H ₅	F(CF ₂ CF ₂ CF ₂ O)CF ₂ CF ₂ CH ₂	良好	○	×	△

【0070】表5は、1~4に示した試験について、比 ★【0071】

比較例5から比較例8までの試験結果を示している。★30【表5】

表面 処理剤		耐汚 染性	表面 すべり 性	耐磨 耗性 試験	手垢の 付き にくさ
比較例4	表面処理剤なし	不良	×	×	×
比較例5	ポリテトラフルオロエチレン	良好	△	×	○
比較例6	ポリビニリデンフルオライド	良好	△	×	○
比較例7	テトラフルオロエチレン -エチレン共重合体	良好	△	×	○
比較例8	クロロトリフルオロエチレン -エチレン共重合体	良好	△	×	△

【0072】表3及び表4から明らかなように、表面処理剤は、化2に示された長鎖炭化水素基或いはフルオロポリエーテルを持つフォスファゼン化合物の場合において、耐汚染性試験、滑り性試験、耐磨耗性試験、手垢の付きにくさ試験においてすべて良好な結果が得られた。また表3及び表5から明らかなように、表面処理剤は、化2に示された長鎖炭化水素基或いはフルオロポリエーテルを持つフォスファゼン化合物の場合において、フッ素系樹脂の場合よりも、耐汚染性試験、滑り性試験、耐

摩耗性試験、手垢の付きにくさ試験においてすべて良好な結果が得られた。

【0073】

【発明の効果】本発明に係る反射防止フィルターでは、透明基材と、この透明基材の上に設けられた単層或いは複層の反射防止膜と、これら反射防止膜の最外隔膜の表面に化2で示される表面処理剤を被膜させた表面処理層とを備えることにより、反射防止フィルターの表面の耐汚染性、滑り性、耐磨耗性、手垢の付きにくさといった

表面物性を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

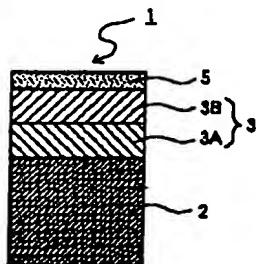
【図1】本発明に係る2層の反射防止膜からなる反射防止フィルターの部分要部縦断面図である。

【図2】本発明に係る3層の反射防止膜からなる反射防止フィルターの部分要部縦断面図である。

【符号の説明】

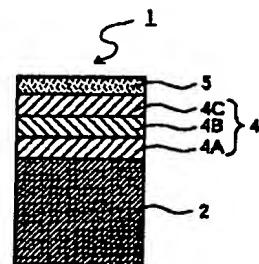
1. 反射防止フィルター
2. 透明基材
3. 4. 反射防止膜
5. 表面処理剤

【図1】



本発明に係る2層の反射防止膜からなる
反射防止フィルターの部分要部縦断面図

【図2】



本発明に係る3層の反射防止膜からなる
反射防止フィルターの部分要部縦断面図

フロントページの続き

(72)発明者 小林 富夫
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
ー株式会社内

J.P. Hei. 9 - 133802

(19) Patent Office of Japan (JP)
 (12) Kokai (Laid Open) Patent Application (A)
 (11) Laid Open Patent Publication Number : J.P. Hei. 9 - 133802
 (43) Date of Publication of an Unexamined Patent : May 20, Heisei 9 (1997)

(51) Int. Cl ⁶	Classification	Internal Filing Codes	FI		
G 02 B	1/11		G 02 B	1/10	A
C 07 F	9/6593		C 07 F	9/6593	9450-4H
H 09 D	5/00	PPQ	H 09 D	5/00	PPQ
	7/12	PSL		7/12	PSL

Examination Request : Not Request

Number of Claims : 2 OL (total of 8 pages in the Japanese original)

(54) Title of the Invention : Antireflective Filter

(21) Application Number : J.P. Hei. 7 - 289928
 (22) Application Date : November 8, Heisei 7 (1995)
 (71) Assignee and Address : 000002185

Sony Corporation
 6-7-35 Kitashinagawa Shinagawa-ku, Tokyo-To

(72) Inventor and Address : Hirobumi Kondo
 Sony Corporation
 6-7-35 Kitashinagawa Shinagawa-ku, Tokyo-To

(72) Inventor and Address : Hideaki Hanaoka
 Sony Corporation
 6-7-35 Kitashinagawa Shinagawa-ku, Tokyo-To

(72) Inventor and Address : Atsunori Ueda
 Sony Corporation
 6-7-35 Kitashinagawa Shinagawa-ku, Tokyo-To

(72) Inventor and Address : Tomio Kobayashi
 Sony Corporation
 6-7-35 Kitashinagawa Shinagawa-ku, Tokyo-To

(74) Representative : Patent Attorney : Akira Koike (2 others)

(54) Title of the Invention : Antireflective Filter**(57) [Abstract]**

This invention presents an antireflective filter which solves the problems of stain resistance, slipperiness, abrasion resistance, etc.

[Solution Means]

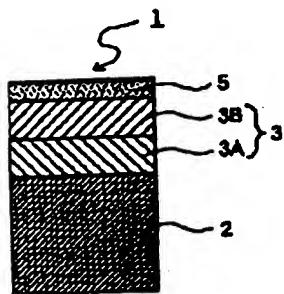
An antireflective filter comprising a transparent substrate 2, a single layer or multilayer antireflective film 3 which is provided on this transparent substrate 2, and a surface treated layer which is coated with the surface treatment agent 5 comprised of Chemical Formula 1 on the surface of this antireflective film 3.

[Chemical Formula 1]



Substituent R and Q show long chain hydrocarbon group or fluoropolyether; n is a positive integer of less than 6.

Therefore, with regard to an antireflective filter structured as stated above, by coating a surface treatment agent 5 comprising the phosphazene compound having a long chain hydrocarbon group or fluoropolyether shown in Chemical Formula 1 on the surface of the antireflective film 3, the lubrication which the phosphazene compound possesses is endowed upon the surface of the antireflective filter 1.



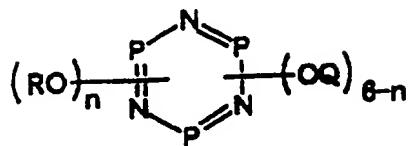
vertical sectional view of the main part of antireflective filter comprising two layers of the antireflective film of this invention.

[Claims]

[Claim 1]

An antireflective film comprising a transparent substrate, a single layer or multilayer antireflective film provided on the transparent substrate stated above, and a surface treated layer coated with a surface treatment agent comprising the phosphazene compound shown by Chemical Formula 1 on the surface of the antireflective film stated above.

[Chemical Formula 1]



Substituent R and Q show long chain hydrocarbon group or fluoropolyether; n is a positive integer of less than 6.

[Claim 2] The antireflective filter described in Claim 1 which is characterized by comprising said antireflective film where at least the neighborhood of the surface part is structured with a substance consisting of silicon dioxide.

[Detailed Explanation of the Invention]

[0001] [Technical Field of the Invention]

The present invention relates to an antireflective filter possessing superior stain resistance, scratch resistance, fabrication resistance, slipperiness, abrasion resistance, etc.

[0002] [Prior Technology]

Conventionally, an antireflective filter for antiglare purposes has been presented for the front plate of CRT, liquid crystal display, etc.

As this antireflective filter, there is the type where an inorganic multilayer thin film is provided on a glass sheet or a plastic plate as an antireflective film and installed on a front display surface, the type where an inorganic multilayer thin film is provided on a plastic film as an antireflective film and where this film is sealed with a glass plate or plastic plate and installed on a front display surface, and the type where plastic film providing an inorganic multilayer thin film as the antireflective film is sealed directly onto the display surface.

[0003] With regard to a conventional antireflective filter, there are those which possess two layer antireflective film on a transparent substrate (Tokkyo Kokai No. J.P. Sho. 58 - 46301 and Tokkyo Kokai No. J.P. Sho. 59 - 50401), those which possess three layer antireflective film on a transparent substrate (Tokkyo Kokai No. J.P. Sho. 59 - 49501 and Tokkyo Kokai No. J.P. Sho. 59 - 50401), and those which possess four antireflective film on a transparent substrate (Tokkyo Kokai No. J.P. Sho. 61 - 168899).

[0004] As the transparent substrate, molding of glass, plastic, etc., sheet, film, etc., have been used, especially plastic substrate previously provided with a coating material for the purpose of improving adhesion property, hardness, chemical resistance, durability, dye affinity, etc.

However, these coated materials do not impair the transparency of the transparent substrate.

[0005] Also, there are antireflective films where inorganic oxide vapor deposited on a transparent substrate, inorganic fine particle mixed with organic material as a liquid composition, or inorganic fine particle mixed with inorganic material are coated on a transparent substrate.

[0006] The inorganic oxide, for instance, SiO_2 , etc., is coated and formed on the transparent substrate by the physical vapor deposition (physical vapour deposition, PVD) method represented by ion plating method, sputtering method, etc.

[0007] The liquid composition is coated and formed on the transparent substrate by the usage of an ordinary coating method represented by curtain flow coating, dip coating, spin coating, etc. As the liquid compositions, those where approximately 30% of inorganic fine particles are dispersed in organic material, or those which are inorganic material and are able to disperse or dissolve in solvent, or those which are itself liquid inorganic material, or a mixture of this organic material and inorganic material is used.

[0008] When inorganic fine particles are dispersed in organic material, they become hard or dry, and this is an antireflective film having a hard surface hardness. Furthermore, inorganic fine particle is able to disperse or dissolve in solvent, or it is dispersed in liquid inorganic material. In this case, the inorganic fine particle also provide a hard surface hardness when the inorganic material is hardened or dried and becomes an antireflective film.

[0009] In an antireflective filter, the antireflective film has high surface hardness because of the inorganic oxide or inorganic fine particle, but the physical properties of the surface such as stain resistance, abrasion resistance, slipperiness, water repellency, etc., cannot be satisfied.

[0010] Therefore, the physical property of the surface of the antireflective film is improved by coating and forming various surface treatment agents. This surface treatment agent is vapor deposited on the surface for the purpose of endowing slipperiness and water repellency upon the surface of the antireflective filter, and for instance, fluorine series such as polytetrafluoroethylene, etc., are used (Tokkyo Kokai No. J.P. Hei. 3 - 266801).

[0011] [Problem Solved by the Invention]

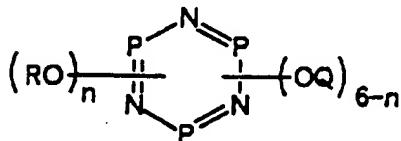
But, the surface of the antireflective filter stated above comprising antireflective film has the problems of easy staining, and also it is scratched easily due to poor surface slipperiness.

[0012] Also, the antireflective filter where the antireflective film is coated with the surface treatment agent stated above possesses improved water repellency, but it cannot obtain satisfactory results with regard to friction resistance and abrasion resistance.

[0013] The objective of this invention is to present an antireflective filter which solves the problems relating to stain resistance, slipperiness, abrasion resistance, etc.

[0014] [Method for Solving the Problem]

This is an antireflective filter which achieves the objective of this invention comprising a transparent substrate, a single layer or multilayer antireflective film provided on said transparent substrate and a surface treated layer coated with the surface treatment agent shown by Chemical Formula 2 on the outermost surface of the transparent substrate stated above.

[0015] [Chemical Formula 2]

Substituent R and Q show long chain hydrocarbon group or fluoropolyether, n is a positive integer of less than 6.

[0016] Consequently, by coating a surface treatment agent comprising the phosphazene compound having a long chain hydrocarbon group or fluoropolyether shown by Chemical Formula 2 on the surface of the antireflection film, the lubrication which the phosphazene compound possesses is endowed upon the surface of the antireflective filter structured as stated above.

[0017] [Practical Example of the Invention]

Hereinafter, the details of the antireflective filter by this invention will be explained by the Practical Example and with the usage of the Diagram.

For instance, recent diversifications in image display units represented by televisions for broadcast reception have progressed rapidly due to developments in information

systems for computer applications. An image, that is to say, the stationary and moving image of characters, numbers, patterns, etc., which can be visually perceived by people.

[0018] The image display unit visualizes the information by an exterior light control system (the light intensity entering the eye in the light path is controlled) or a light emission control system (the input energy of the light emitting material is controlled), and does imaging by direct vision or projection.

As these examples, there are cathode ray tube (CRT), laser display, photochromic display, electronic display, liquid crystal display, plasma display, light emitting diode display, light valve, etc. Furthermore, the antireflective filter of this invention is not limited by the various display units stated above, and it includes instruments, etc., which provide a front plate on the surface possessing the antireflective filter.

[0019] As shown in Diagram 1, an antireflective filter 1 is structured by forming two layers of antireflective film 3 on a transparent substrate 2, and with that, the surface treatment agent 5 is coated and formed on the antireflective film 3. Also, as shown in Diagram 2, an antireflective filter 1 is structured by forming three layers of antireflective film 4 on a transparent substrate 2, and with that the surface treatment agent 5 is coated and formed on the antireflective film 4.

[0020] The antireflective filter 1 is formed by coating the surface treatment agent 5 comprising the phosphazene compound having a long chain hydrocarbon group or fluoropolyether group shown by Chemical Formula 2 on the surface so as to endow the surface physical properties of stain resistance, slipperiness, abrasion resistance, hand stain resistance, etc. The phosphazene compound where a long chain hydrocarbon group or fluoropolyether is bonded to a substituent R and/or Q is shown by Chemical Formula 2. However, the substituent R and Q shown in Chemical Formula 2 may be identical or different. Also, the n shown in Chemical Formula 2 may be a positive integer of less than 6 or 0.

[0021] It is better to have fluoropolyether to improve wettability which is a capability of the surface treatment agent 5, but it is not especially necessary. Therefore, the ratio of fluoropolyether and hydrocarbon may be more than 0, but preferably less than 5 when its solubility in solvent is considered. Also, the functional group of the fluoropolyether is as follows, but it is not limited by these.

[0022] As fluoropolyether possessing a monofunctional group, there are $F(CF_2CF_2CF_2O)_n$, $CF_3(OCF(CF_3)CF_2)_m(OCF_2)_j$, $F(C(CF_3)FCF_2O)_k$, etc.; as the fluoropolyether possessing a multifunctional group, there are $(OC_2F_4)_p(OCF_2)_q$, etc.

[0023] Here, j, m, n, k, p and q show an integer of more than 1.

[0024] Furthermore, the preferable carbon number of the long chain hydrocarbon group is more than 10 when the solubility of the volatile solvent which is a nonpolar solvent is considered. However, there is no influence on its performance as a surface treatment agent even if at least one of the substituents R and Q shown in Chemical Formula 2 of the phosphazene compound possesses a hydrocarbon group of more than 10 carbon numbers, or if the other is a methyl group.

[0025] As the coating method, an ordinary coating method may be used, but spin coating, dip coating, curtain flow coating, etc., are used from the viewpoint of the uniformity of the antireflective effectiveness and to control the antireflective interference color. Also, the method of film coating by impregnating the surface treatment agent into paper, cloth, etc., is also used.

[0026] In the method stated above, the surface to be coated is preferably washed before coating. As the washing method, removing soil by surfactant, degreasing by an organic solvent, steam cleaning by freon, etc., are used.

Also, pretreatment of the surface which is coated is effective in improving the adhesion of the surface treatment agent and durability. For instance, a chemical treatment such as active gas, acid, alkali, etc., are used for the pretreatment.

[0027] The surface treatment agent 5 is adjusted by diluting the phosphazene compound having a long chain hydrocarbon group or fluoropolyether shown by Chemical Formula 2 with a volatile solvent. The volatile solvent is not especially limited, but is should be decided by considering the stability of its composition, wettability of the coated surface, volatility, etc. The volatile solvent is limited to freon or perfluoroalkane series when the side chain shown by the substituents R and Q shown in Chemical Formula 2 comprises of only fluoropolyether. However, when the substituent R and Q comprises a long chain hydrocarbon group, the volatile solvent can be used as a mixture of various organic solvents to dissolve the phosphazene compound shown by Chemical Formula 2 in an ordinary organic solvent such as ether, alcohol, acetone, etc.

[0028] Furthermore, the film thickness of the surface treatment agent 5 comprising the phosphazene compound having a long chain hydrocarbon group or fluoropolyether shown by Chemical Formula 2 is not especially limited, but it is preferably 0.5 nm to 10 nm for the relationship between the balance of antireflectivity and stationary contact angle to water and the surface hardness.

[0029] The surface treatment agent formed as stated above is coated onto the antireflective film provided on the transparent substrate 2.

[0030] When the antireflective effectiveness is sufficient with one surface of the transparent substrate 2, even if the other surface of the transparent substrate is coated with opaque material, it can be used as the transparent substrate 2.

Also, a substrate comprising organic polymer can be used as the transparent substrate 2, but preferably polymethylmethacrylate and its copolymer, polycarbonate, diethylene glycol bisacryl carbonate (CR-39), di(metha) acrylate polymer and its copolymer of (bromination) bisphenol A, polymer and its copolymer of urethane-modified monomer of mono(metha) acrylate of (bromination) bisphenol A, polyester, especially polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate and unsaturated polyester, acrylonitrile-styrene copolymer, vinyl chloride, polyurethane, epoxy resin and aramid resin are used from the viewpoint of physical properties such as transparency, index of refraction, optical properties such as dispersion, etc., impact resistance, heat resistance, durability, etc.

[0031] As the antireflective layer 3, SiO_2 is mainly used as the inorganic oxide, and other than that inorganic oxide such as Al_2O_3 , ZrO_2 , TiO_2 , SiO , HFO_2 , ZnO , $\text{In}_2\text{O}_3/\text{SnO}_2$, TiO , Ti_2O_3 , Y_3O_3 , Sb_2O_3 , MgO , CeO_2 , etc., are applied. The surface of the antireflective film 3 formed with these inorganic oxides is preferably SiO_2 . An antireflective film 3 formed with SiO_2 has sufficient surface hardness, and it improves the objective abrasion resistance and durability of this invention.

[0032] Also, the optical film thickness of the antireflective film 3 should be decided based on the performances required other than the antireflective effectiveness, but especially there is a condition for maximum antireflective film effectiveness. The optical film thickness is defined as the index of refraction of the coated material and the product of the film thickness.

[0033] In cases where the antireflective film 3 is comprised of 2 layers, the index of refraction of 3A which is the first layer from the substrate 2 is higher than the transparent substrate 2 and 3B provided on the first layer 3A as shown in Diagram 1. The optical film thickness of 3A and the second layer 3B satisfies the following conditions.

[0034] First Layer 3A $m\lambda/4 \times 0.7 < n_1 d_1 < m\lambda/4 \times 1.3$

Second Layer 3B $n\lambda/4 \times 0.7 < n_2 d_2 < n\lambda/4 \times 1.3$

(here, n_1 and n_2 are the respective index of refractions of the first layer 3A and the second layer 3B, d_1 and d_2 are the respective film thicknesses of the first layer 3A and the second layer 3B (nm units), m is a positive integer, n is a positive odd number, λ is an arbitrary reference wavelength (nm units) in the visual periphery region.)

Also, in cases where the antireflective film 4 is comprised of three layers, the index of refraction of 4A which is the first layer from the transparent substrate 2 is higher than the index of refraction of the transparent substrate 2, and it is lower than the second layer 4B provided on the first layer 4A as shown in Diagram 2.

Furthermore, the index of refraction of the third layer 4C provided on the second layer 4B is lower than the first layer 4A and the second layer 4B (Translator's Note : the Japanese original repeats "4A" instead of "4B"). The optical film thickness of the first layer 4A, the second layer 4B and the third layer 4C satisfies the following conditions.

[0035] First Layer 4A $l\lambda/4 \times 0.7 < n_1 d_1 < l\lambda/4 \times 1.3$

Second Layer 4B $m\lambda/4 \times 0.7 < n_2 d_2 < m\lambda/4 \times 1.3$

Third Layer 4C $n\lambda/4 \times 0.7 < n_3 d_3 < n\lambda/4 \times 1.3$

(here, n_1 , n_2 and n_3 are the respective index of refraction of the first layer 4A, the second layer 4B and the third layer 4C, d_1 , d_2 and d_3 are the respective film thicknesses (nm units) of the first layer 4A, the second layer 4B and the third layer 4C, l is a positive integer, m is a positive integer, n is a positive odd number, λ is an arbitrary reference wavelength (nm units) in the visual periphery region.) Also, an antireflective film comprising inorganic series material can be obtained by coating using the physical vapor deposition (Physical Vapour Deposition, PVD) method represented by vacuum vapor deposition method, ion plating method and sputtering method.

[0036] Also, the antireflective film 3 is formed by coating a liquid composition on the transparent substrate 2. In this case, a liquid composition possessing a viscosity of less than 10 poise, preferably less than 1 poise at the application temperature is used. As the coating method, it is possible to use an ordinary coating method, but curtain flow coating, dip

coating, spin coating, etc., are preferably used from the viewpoint of controlling the film thickness.

[0037] With regard to this liquid composition which satisfies the condition of refraction index as a coating and which itself disperses and dissolves in solvent, inorganic series fine particle dispersed in an organic material especially to the extent of not impairing the transparency, inorganic material possessing film forming property which disperses and dissolves in the solvent, or which is itself a liquid, and a mixture of aforesaid organic material and aforesaid inorganic material are used.

[0038] As the organic material, there are various polymer compositions having a relatively high index of refraction such as polycarbonate, etc., various curable resin forming compositions such as melamine resin, etc., and urethane forming compositions such as aromatic isocyanate, etc. In addition, as the organic material, there is vinyl copolymer possessing a relatively low index of refraction which does not contain an aromatic ring and contains vinyl copolymer, various fluorine substituted polymers, polyester polymer fiber derivative which do not contain an aromatic ring, silicone polymer hydrocarbon polymer, etc.

[0039] As the organic material which is dispersed with inorganic fine particle, the substrate possessing a relatively low index of refraction stated above is used even in cases where an antireflective film 3 possessing a high index of refraction is formed, because inorganic fine particle possesses a high index of refraction. Furthermore, organic substituted silicon compound is included in the organic material which disperses and dissolves the inorganic fine particle.

[0040] With regard to the inorganic material possessing a film forming property which is dispersed or dissolved in the solvent, or is itself a liquid, there are various element alkoxides, organic acid salt and coordination compound which is bonded with a coordination compound as a substrate possessing a relatively high index of refraction. As this example, metal alcolate compound such as titanium tetraethoxide, etc., chelate compound such as dibutoxy titanium bisacetylacetone, etc., are used. Also, as the inorganic material which possesses a film forming property and disperses or dissolves in solvent, or is itself a liquid, as a substrate which possesses a relatively low index of refraction, fine particle silica such as organic substituted silicon compound which does not contain an aromatic ring, various alkyl silicate, and silica sol dispersed in a colloidal state are used.

[0041] With regard to the structure of an antireflective film 3 comprised of two layers, the liquid composition of the first layer 3A is coated on the transparent substrate 2, and the liquid composition of the second layer 3B is coated on the first layer 3A. In this case, the index of refraction of the liquid composition of the first layer 3A is more than 0.03 higher, preferably more than 0.05 higher than the index of refraction of the transparent substrate 2 and the index of refraction of the liquid composition of the second layer 3B.

[0042] Also, with regard to the structure of the antireflective film 4 comprised of three layers, the liquid composition of the first layer 4A is coated onto the transparent substrate 2, the liquid composition of the second layer 4B is coated on the first layer 4A, and the liquid composition of the third layer 4C is coated on the second layer 4B. In this case, the index of refraction of the liquid composition of the first layer 4A is more than 0.03 higher, preferably more than 0.05 higher than the index of refraction of the transparent substrate 2 and the index of refraction of the liquid composition of the third layer 4C. On the other hand, the index of refraction of the liquid composition of the second layer 4B is more than 0.03 higher, preferably more than 0.05 higher than the index of refraction of the liquid composition of the first layer 4A.

[0043] In cases of coating the antireflective film and antireflective layers 4, adhesion can be improved by respectively applying chemical treatment and physical treatment to the layers in contact with each other.

[0044] As for the liquid composition, the first layer 3A is coated onto the transparent substrate 2 by the method stated above. The second layer 3B may be coated after the first layer 3A is coated, and it is hardened and/or dried, but it may be coated by preliminary hardening and/or drying. In the case of preliminary hardening and/or drying, the antireflective film 3 is simultaneously hardened and/or dried after all of the layers have been coated.

[0045] The antireflective filter 1 structured as stated above where the underlayer of the surface treatment agent 5 is the antireflective film 3 as stated above is not limited to this structure.

[0046] That is to say, with regard to the surface treatment agent, the underlayer of the surface treatment agent 5 coated by a coating material of hard coating, etc., may be used. Rather than that, the various physical properties such as adhesion, hardness, chemical resistance,

dye affinity, etc., of the surface treatment agent 5 can be improved by the coating material, etc., of the underlayer.

[0047] Also, the hardness of the surface treatment agent 5 can be improved by coating on the surface hardened plastic film as described in Tokkyo Koho No. J.P. Sho. 150 - 28092, Tokkyo Koho No. J.P. Sho. 50 - 28446, Tokkyo Koho No. J.P. Sho. 50 - 39449, Tokkyo Koho No. J.P. Sho. 51 - 24368, Tokkyo Kokai No. J.P. Sho. 52 - 112698 and Tokkyo Koho No. J.P. Sho. 57 - 2735. Furthermore, the surface treatment agent 5 can be coated on the surface of the acrylic crosslinked material which is the synthesis of (metha) acrylic acid, pentaerythritol, etc.

[0048] Hereinafter, the present invention will be concretely explained by the Practical Examples. However, the present invention is not limited by these examples.

[0049] The phosphazene compound used in this invention is comprised of the structure possessing a substituent R as the carbon number 18 alkyl group and a substituent Q as $\text{CH}_2\text{CF}_2(\text{CF}_2\text{O})_n(\text{C}_2\text{F}_4\text{O})_m\text{CF}_2\text{CH}_2$ (n and m are integers of more than 1).

[0050] The surface treatment agent 5 was prepared by mixing 0.4 parts by weight of said phosphazene compound, 380 parts by weight of hexane and 20 parts by weight of alcohol, and it was homogeneously mixed, furthermore, its filtration was done by a membrane filter.

[0051] As the transparent substrate 2, hard coated polyethylene terephthalate (PET) possessing a thickness of 100 μm was used.

[0052] Antireflective films were formed by predepositing ITO possessing a thickness of 120 nm as the first layer 3A on one side of PET film, and SiO_2 possessing a thickness of 70 nm as the second layer 3B was deposited on it by using the vacuum vapor deposition method.

[0053] The antireflective filter 1 was obtained by dip coating the surface treatment agent 5 on the antireflective film 3 at a pull up rate of 5 cm/minute.

[0054] The phosphazene compound in this invention comprises the structure of the substituents R and Q shown in Table 2 as the phosphazene compound possessing a long chain hydrocarbon group or fluoropolyether shown by Chemical Formula 2.

[0055] [Table 1]

surface treatment agent	R	Q
Practical Example 2	C ₁₈ H ₃₇	F(CF ₂ CF ₂ CF ₂ O)CF ₂ CF ₂ CH ₂
Practical Example 3	C ₁₈ H ₃₇	CF ₃ F(CFCF ₂ O)CF ₂ CF ₂ CH ₂
Practical Example 4	C ₁₈ H ₃₇	C ₁₈ H ₃₇ C ₆ H ₅
Practical Example 5	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₈ H ₃₃
Practical Example 6	C ₁₈ H ₃₃	C ₁₉ H ₃₇ C ₆ H ₁₁
Practical Example 7	C ₁₀ H ₂₁	F(CF ₂ CF ₂ CF ₂ O)CF ₂ CF ₂ CH ₂
Practical Example 8	C ₁₈ H ₃₇	CH ₃
Practical Example 9	C ₁₈ H ₃₃	CH ₂ CF ₂ (CF ₂ O) _n (C ₂ F ₄ O) _m CF ₂ CH ₂
Practical Example 10	C ₁₀ H ₂₁	CH ₂ CF ₂ (CF ₂ O) _n (C ₂ F ₄ O) _m CF ₂ CH ₂

[0056] And, the surface treatment agent 5 was prepared by the usage of these phosphazene compounds shown in Practical Examples 2 to 10 in a manner similar to Practical Example 1. Also, an antireflective filter 1 was obtained in a manner similar to Practical Example 1.

[0057] [Comparative Example 1 to Comparative Example 3]

For comparison, the phosphazene compounds comprising the structure shown in Table 2 as the substituents R and Q shown by Chemical Formula 2 were obtained in a manner similar to Practical Example 1.

[0058] [Table 2]

surface treatment agent	R	Q
Comparative Example 1	CH ₃	CH ₃
Comparative Example 2	C ₈ H ₁₇	CH ₃
Comparative Example 3	C ₂ H ₅	F(CF ₂ CF ₂ CF ₂ O)CF ₂ CF ₂ CH ₂

[0059] [Comparative Example 4 to Comparative Example 8]

In these comparative examples, an antireflective filter 1 which was not coated with the surface treatment agent 5 (Comparative Example 4), and which was coated with fluorocarbon resin as the surface treatment agent 5 (Comparative Example 5 to Comparative Example 8) were obtained in a manner similar to Practical Example 1.

Concretely, the antireflective filter 1 which was coated with polytetrafluoroethylene as the surface treatment agent 5 shown in Comparative Example 5, polyvinylidene fluoride as

the surface treatment agent 5 shown in Comparative Example 6, tetrafluoroethylene-ethylene copolymer as the surface treatment agent 5 shown in Comparative Example 7, and chlorotrifluoroethylene-ethylene copolymer as the surface treatment agent 5 shown in Comparative Example 8 were obtained.

[0060] [Performance Evaluation Test]

The performance test of the antireflective filter 1 in Practical Examples 1 to 10 and Comparative Examples 1 to 8 were done using the method stated below.

[0061] (1) Stain resistance test

5 ml of tap water was dripped on the surface of the filter, it was allowed to stand for 48 hours at room temperature, the water stain was wiped off with a cloth, and the stain resistance was judged by observing the residual state of the water stain.

[0062] As a result, when the water stain could be removed it was satisfactory, and when the water stain could not be removed it was poor.

[0063] (2) Slipperiness test

The slipperiness was judged by the caught condition when the surface of the filter was scratched with a pencil. As a result, no caught at all was O, being caught when strongly scratched was Δ, and being caught even when weakly scratched was X.

[0064] (3) Abrasion resistance test

The abrasion resistance was judged by observing the state of the surface after the surface of the filter was rubbed 30 times with steel wool #0000 with a 200 g load. As a result, no damage at all was O, the occurrence of small damage was Δ, and the occurrence of considerable damage was X.

[0065] (4) Hand stain resistance

The surface of the filter was touched with a fingertip, and the hand stain resistance was judged by observing the state of the surface. As a result, fingerprints not showing was O, easily removable fingerprints was Δ, and fingerprint clearly showing was X.

[0066] Test Result

The test results of Practical Examples 1 to 10 in categories (1) to (4) are shown in Table 3.

[0067] [Table 3]

surface treatment agent	R	Q	stain resistance	surface slipperiness	abrasion resistance	hand stain resistance
Practical Example 1	C ₁₈ H ₃₇	CH ₂ CF ₂ (CF ₂ O) _n (C ₂ F ₄ O) _m CF ₂ CH ₂	good	O	O	O
Practical Example 2	C ₁₈ H ₃₇	F(CF ₂ CF ₂ CF ₂ O)CF ₂ CF ₂ CH ₂	good	O	O	O
Practical Example 3	C ₁₈ H ₃₇	CF ₃ F(CF ₂ CF ₂ O)CF ₂ CF ₂ CH ₂	good	O	O	O
Practical Example 4	C ₁₈ H ₃₇	C ₁₈ H ₃₇ C ₆ H ₅	good	O	O	O
Practical Example 5	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₈ H ₃₃	good	O	O	O
Practical Example 6	C ₁₈ H ₃₃	C ₁₈ H ₃₇ C ₆ H ₅	good	O	O	O
Practical Example 7	C ₁₀ H ₂₁	F(CF ₂ CF ₂ CF ₂ O)CF ₂ CF ₂ CH ₂	good	O	O	O
Practical Example 8	C ₁₈ H ₃₇	CH ₃	good	O	O	O
Practical Example 9	C ₁₈ H ₃₃	CH ₂ CF ₂ (CF ₂ O) _n (C ₂ F ₄ O) _m CF ₂ CH ₂	good	O	Δ	O
Practical Example 10	C ₁₀ H ₂₁	CH ₂ CF ₂ (CF ₂ O) _n (C ₂ F ₄ O) _m CF ₂ CH ₂	good	O	Δ	O

[0068] The test results of the Comparative Examples in categories (1) to (4) are shown in Table 4.

[0069] [Table 4]

surface treatment agent	R	Q	stain resistance	surface slipperiness	abrasion resistance	hand stain resistance
Comparative Example 1	CH ₃	CH ₃	poor	X	Δ	X
Comparative Example 2	C ₈ H ₁₇	CH ₃	poor	Δ	Δ	Δ
Comparative Example 3	C ₂ H ₅	F(CF ₂ CF ₂ CF ₂ O)CF ₂ CF ₂ CH ₂	poor	O	Δ	Δ

[0070] The test results of Comparative Examples 5 to 8 in categories (1) to (4) are shown in Table 5.

[0071] [Table 5]

surface treatment agent		stain resistance	surface slipperiness	abrasion resistance	hand stain resistance
Comparative Example 4	no surface treatment agent	poor	X	X	X
Comparative Example 5	polytetrafluoroethylene	good	Δ	X	O
Comparative Example 6	polyvinylidene fluoride	good	Δ	X	O
Comparative Example 7	tetrafluoroethylene-ethylene copolymer	good	Δ	X	O
Comparative Example 8	chlorotetrafluoroethylene-ethylene copolymer	good	Δ	X	Δ

[0072] The surface treatment agent comprising the phosphazene compound possessing a long chain hydrocarbon group or fluoropolyether shown by Chemical Formula 2 can obtain satisfactory test results with regard to stain resistance, slipperiness, abrasion resistance and hand stain resistance as shown in Table 3 and Table 4. Also, the surface treatment agent comprising the phosphazene compound possessing a long chain hydrocarbon group or fluoropolyether shown by Chemical Formula 2 can obtain more satisfactory test results in stain resistance, slipperiness, abrasion resistance and hand stain resistance than fluorocarbon resin.

[0073] [Effectiveness of the Invention]

As for the antireflective filter by this invention, the physical properties of the surface of stain resistance, slipperiness, abrasion resistance and hand stain resistance on the surface of the antireflective filter can be improved by providing a transparent substrate, and a single layer or multilayer of antireflective film, and a surface treated layer which is coated with the surface treatment agent shown by Chemical Formula 2 on the outermost surface of these antireflective films.

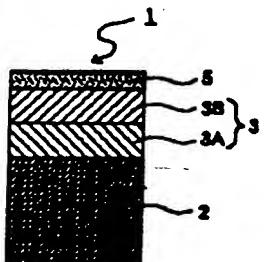
[Brief Explanation of the Diagrams]

[Diagram 1] Diagram 1 is a vertical sectional view of the main part of the antireflective filter comprising two layers of the antireflective film of this invention.

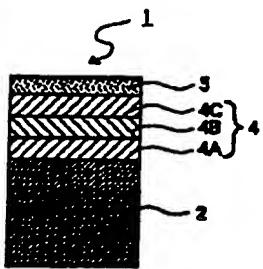
[Diagram 2] Diagram 2 is a vertical sectional view of the main part of the antireflective filter comprising three layers of the antireflective films of this invention.

[Explanation of the Reference Signs]

- 1.....antireflection filter
- 2.....transparent substrate
- 3, 4...antireflective film
- 5....surface treatment agent

[Diagram 1]

vertical sectional view of the main part of the antireflective filter comprising two layers of the antireflective film of this invention.

[Diagram 2]

vertical sectional view of the main part of the antireflective filter comprising three layers of the antireflective films of this invention

Translated By: Naoko Fujioka

9366 Lake Jane Trail

Lake Elmo, Minnesota 55042

Tel : (612) 770 - 8206

Fax : (612) 770 - 5527